



David Feise (Autor)

Longitudinale Modenfilter für Kantenemitter im roten Spektralbereich



<https://cuvillier.de/de/shop/publications/7096>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany

Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: <https://cuvillier.de>



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Der Kantenemitter	5
2.1	Strahlende Übergänge	5
2.2	Halbleiterlaser-Schichtstrukturen	6
2.3	Laterale Konfiguration eines Diodenlasers	10
2.4	Fabry-Pérot-Resonator	13
2.5	Spektrale Selektion	14
2.6	Rot-emittierende Kantenemitter	18
2.7	Literaturrecherche rot-emittierender Kantenemitter	22
3	Interne Gitterstrukturen als integrierte longitudinale Modenfilter	25
3.1	Wellenlängenstabilisierung	25
3.1.1	Integrierte verteilte Rückkopplung	28
3.1.2	Integrierte Bragg-Reflektor-Sektion	29
3.2	Literaturrecherche rot-emittierender Kantenemitter mit integrierten Gitterstrukturen	32
3.3	Stand und Diskussion der Realisierungsoptionen interner Gitterstrukturen	34
3.3.1	Diskussion der Ätzverfahren	35
3.3.2	Diskussion der Lithographieverfahren	39
3.4	Fazit	40
4	Numerische Berechnungen tiefgeätzter Oberflächengitter	43
4.1	Simulationsstruktur und Parameter	44
4.2	Grundlagen der Simulation	45
4.3	Tastverhältnis	47
4.4	Berechnungen zur Optimierung der DBR-Eigenschaften	47
4.4.1	Spektrale Bandbreite	47
4.4.2	Restschichtdicke	50
4.4.3	Gitterlänge	51
4.4.4	Gitterordnung	52
4.5	Zusammenfassung	54
4.6	Einordnung in die technologischen Randbedingungen	55
4.7	Simulation Spezialfall V-förmiges Gitterprofil	57
4.8	Fazit	60



5	Technologische Realisierung interner Oberflächengitter zehnter Ordnung	63
5.1	i-line-Stepper-basierte Photolithographie für Gitterstrukturen höherer Ordnung	64
5.2	Trockenchemisches Ätzen von Sub-Mikrometer-Strukturen	66
5.2.1	Formgebung der Gitterfurche	70
5.3	Test der Gitterwirkung	75
5.3.1	Bestimmung der Emissionswellenlänge	76
5.3.2	Bestimmung der Gitterreflektivität	80
5.4	Zusammenfassung und Fazit	83
6	Bauelemente im Dauerstrichbetrieb	85
6.1	Prozeßabfolge	85
6.2	Parametervariation	89
6.3	DBR-Rippenwellenleiterlaser mit schmaler Linienbreite	91
6.3.1	Leistungskennlinien	92
6.3.2	DBR-Ätztiefe	93
6.3.3	DBR-Länge	94
6.3.4	Spätere Bauelementgenerationen	96
6.3.5	Strahlqualität	98
6.3.6	Spektrum	99
6.3.7	Seitenmodenunterdrückung	102
6.3.8	Linienbreite	103
6.3.9	Fazit	104
6.4	DBR-Trapezlasers hoher spektraler Strahldichte	106
6.4.1	Leistungskennlinien	106
6.4.2	Spektrum	107
6.4.3	Strahlqualität	109
6.4.4	Spektrale Strahldichte	112
6.4.5	Fazit	113
6.5	Zusammenfassung	114
7	Zusammenfassung und Ausblick	117
A	Wafer-Kenndaten	123
B	Bandstrukturberechnungen	124
C	Kennlinien-Simulation für BAL	126
	Literaturverzeichnis	129
	Abbildungsnachweis	143